



OTTICHE MILITARI

SIGLE E FABBRICANTI

BEH:	Ernst Leitz GmbH, Wetzlar.
BEK:	Hensoldt Werke für Optik u. Mechanik, Herborn.
BLO:	Carl Zeiss Militärabteilung, Jena.
BMJ:	Hensoldt Werke (come sopra).
BML:	Sconosciuta.
BPD:	C.P. Goerz Optische Anstalt, Wien.
BYG:	Joh. Wycksen Optik u. Feinmechanik, Matovice.
BZZ:	Sconosciuta.
CCX:	Hugo Meyer u. Co. Gorlitz.
CRO:	R. Fuss Optische Industrie Berlin-Steglitz.
CTN:	Hanseatische Werkstätten für Optik u. Feinmechanik, Friedrichs u. Co.
CXN:	Emil Busch AG. Optische Industrie, Rathenow.
CZN:	Emil Busch AG. Optische Industrie, Rathenow.
DDX:	Voigtlander u. Sohn, Braunschweig.
OHQ:	Sconosciuta.
DOW:	Opticotechna, Prerau, Cecoslovacchia.
DPV:	Carl Zeiss Ikon, Dresden.
DPW:	Carl Zeiss Ikon, Goerz-Werke, Berlin-Zehlendorf.
DPX:	Carl Zeiss Ikon AG, Stuttgart.
DYM:	Bunge u. Kaufmann, Rathenow.
DZL:	IHAGEE Optische Anstalt, Berlin.
EAE:	Audfe u. Reipe Opt. Ind., Babelsberg.
CAG:	Swarowski, Glasfabrik u. Optik, Wattens, Tirol.
EMO:	Carl Zeiss, Jena.
ESO:	Optische Werke G. Rodenstock, München.
EUG:	Optische Präzisionswerke GmbH, Warschau, Polen.
FCO:	Sendlinger Optische Glaswerke GmbH, Berlin.
FWP:	Optische Anstalt Saalfeld GmbH, Saalfeld.
FXP:	Hans Kollmorgen Opt. Anst., Berlin.
FZG:	Sconosciuta. GHP: Ruf u. Co. Optik, Kassel.
GUG:	Ungarische Opt. Werke, Budapest.
GUJ:	Werner Kuhn Opt. Ind., Berlin-Steglitz.

HDV: Osterode Optik GmbH, Osterode Harz, Westphalen.
HKM: Carl Braun AG. Opt. Ind. Niirnberg.
JFR: Carl Leiss Mechanische Instrumente, Berlin.
JNH: Hensoldt Werke fur Optik u. Mechanik, Dillkreis.
JWE: E. Ludwig Opt. Werke, Weixdorf.
KJJ: Sconosciuta. **KRG:** Emii Busch AG. Opt. Ind.,
Rathenow.
KWF: Gamma Feinmechanische u. Optische Werke,
Budapest.
LAE: Heinrich Zeiss, Gastingen-Warteland.
LMG: Carl Zeiss, Jena. **LWG:** Optische Werke Osterode,
Harz, Westphalen.
LWW: Huet & Cie., Paris.
LWX: Optique de precision de Levallois, Paris.
LWY: Societe optique et mechanique de haute precision,
Paris.
PWF: C. Reichert Opt. Werke, Wien.
RLN: Carl Zeiss, Jena.